量子論と半古典論による ICI 分子の光解離過程における量子干渉効果

(慶大院理工) 〇松岡 貴英, 藪下 聡

Quantum Interference Effect in the Photodissociation Processes of ICl molecule with

Quantum and Semi-classical Approaches

(Keio Univ.) 🔿 Takahide Matsuoka, Satoshi Yabushita

【序】ICIの第2吸収帯(200~300 nm)に含まれる断 熱電子状態のうち Ω =0⁺対称のものは、それぞれ 2³ Π_{0+} (2341)と³ Σ ⁻0+(2422)を主配置とする0⁺(III), 0⁺(IV)であり、その遷移双極子モーメント(TDM) は二乗値0.0179,0.0099 bohr²を持ち、図1,2のよ うに各解離チャネルに相関する[1].ここで(pqrs) は($\sigma^{p}\pi^{q}\pi^{*}\sigma^{*}$)の電子配置を意味する.第2吸収帯 の光解離生成物は、振動電場に垂直方向では I+Cl*が、また平行方向ではI*+Cl が支配的に観 測されている(I=I($^{2}P_{3/2}$), I*=I($^{2}P_{1/2}$)など)[2,3]. つまり前者は Ω =1の対称性の励起状態で解離した 生成物で、後者は Ω =0⁺の励起状態で解離した生成 物である.I*+Cl に透熱的に相関するのは0⁺(III) であるので、0⁺(III)の吸収強度は0⁺(IV)のそれよ りも非常に大きい、と実験から予想された.

以前の理論計算[1]で、0+(III)、0+(IV)状態はそれ ぞれ断熱的に I+Cl*と I*+Cl に相関することを踏 まえ、吸収断面積とこれら2 状態間に存在する回 避交差(Av-1)における非断熱遷移確率から解離生 成物の分岐比を計算したところ、I*+Cl と I+Cl の 比率は2:1 となり実験値と矛盾した.ただしこの 理論計算においては断熱状態間の干渉効果を含め ていなかった.しかし本来は回避交差 Av-1 におけ



図1.0⁺(III)と0⁺(IV)の相関図.Av-1において2つの状態に分岐する.0⁺(III)に分岐した成分は再びAv-2において分岐する.



図 2. Ω = 0⁺状態のポテンシャルエネルギー 曲線.

る 0⁺(III)と 0⁺(IV)状態の de Broglie 波の位相差 $\Delta \phi$ に依存して、解離波束の間に量子干渉が生じるため(図 1),これを含めた評価が必要である. Av-1 に至るまでの 2 つの断熱状態の de Broglie 位相は、Young の 2 重スリットにおける波の位相に対応する.

本研究では、この干渉効果を含めることによって実験と理論計算の間の矛盾が解消される ことを示す.特に、Av-1において 0+(III)状態の確率振幅が弱められ 0+(IV)状態のそれが強め られることについて、その詳細を量子論と半古典論を用いて分析を行う.

【理論と計算】RECP 法によりスピン軌道(SO)相互作用を含んだ電子状態計算を, COLUMBUS を用いて行った. ポテンシャルエネルギー曲線(PEC)と 1 次非断熱結合項 (NACT)は SO 相互作用を含む多参照 2 電子励起配置間相互作用法により計算し, TDM は 1 電子励起配置までを考慮して計算した. これらの情報を用いて, Chebychev 展開法による波 束計算,還元散乱行列を用いた半古典論による計算,および半古典的取り扱いに基づいた Classical Path Method[4]による計算を行った.

【結果と考察】0⁺(IV)状態の主配置は $3\Sigma^{0+}(2422)$ であり、 $1\Sigma^{+}(2440)$ が主配置の基底状態 X(0⁺) からは 2 電子励起である.しかしスピン軌道相互作用による $2^{3}\Pi_{0+}(2341)$ からの intensity borrowing のため 0⁺(III)と同程度の吸光係数が計算から得られた.第2吸収帯の同じ励起エ ネルギーにおいて、これら2状態の吸光係数は共に有限の大きさを持ち強く重なり合い、ま た Av-1 における非断熱遷移確率は $p_{1} \cong 0.80$ であった.第2吸収帯における 0⁺(III)と 0⁺(IV) の散乱部分断面積(それぞれ断熱的に I+Cl*と I*+Cl に相関)は、回避交差 Av-1、Av-2 におけ る非断熱遷移確率 *p*₁, *p*₂ と基底状態から 0⁺(III), 0⁺(IV)状態への TDMµ_{III}, µ_{IV}を用いて, 次のように表現される.

$$\sigma_{\rm I+Cl^*} = (1 - p_2) \left[p_1 \mu_{\rm IV} + (1 - p_1) \mu_{\rm III} - 2\mu_{\rm III} \mu_{\rm IV} \sqrt{p_1 (1 - p_1)} \cos\left(\Delta\phi\right) \right] \tag{1}$$

$$\sigma_{I^{*}+CI} = (1 - p_{1})\mu_{IV} + p_{1}\mu_{III} + 2\mu_{III}\mu_{IV}\sqrt{p_{1}(1 - p_{1})\cos(\Delta\phi)}$$
(2)

解離断面積に寄与する干渉効果は $2\mu_{III}\mu_{IV}\sqrt{p_1(1-p_1)}\cos(\Delta\phi)$ と表される($\Delta\phi$ は 0⁺(III)と 0⁺(IV)上の波が Av-1 通過時に持つ位相差(図1)).特にこの振幅は,TDM の二乗値と遷移 確率の積 $\mu_{IV}^2 p_1$, $\mu_{III}^2(1-p_1)$ の幾何平均である.同じ平行成分のTDM を持ち,スペクトルが 強く重なる 0⁺(III), 0⁺(IV)は,非断熱遷移が完全に透熱でも断熱でもない,という干渉効果が 強く生じる条件を全て満たす.Franck-Condon 領域で 0⁺(III)状態に遷移し回避交差を $(1-p_1)$ の確率で断熱的に通過した成分 $\mu_{III}^2(1-p_1)$ と、0⁺(IV)状態に遷移したのち p_1 の確率で非断熱遷 移した成分 $\mu_{IV}^2 p_1$ が,ほぼ同程度の大きさであるため,強い干渉効果が生じることになる.

位相差 $\Delta \phi$ は、2 つの断熱状態の波数 $k_{III,IV}$ を 座標Rについて積分した作用積分の差として 表される.2 つの断熱状態のポテンシャルエネ ルギーの差が小さいほど、(3)式の位相差 $\Delta \phi$ の 励起エネルギー依存性 $\partial \Delta \phi / \partial \Delta E$ は小さい. $\partial \Delta \phi / \partial \Delta E$ は、Av-1 を通過する前の断熱 PEC の 勾配差によって(4)式のように表現される.こ こで、 R_{III}, R_{IV} は各励起エネルギー ΔE における $0^{+}(III), 0^{+}(IV)$ ポテンシャル曲線(PEC)の転向点 である.

$$\frac{\partial \Delta \phi}{\partial \Delta E} = \frac{\partial}{\partial \Delta E} \left\{ \int_{R_{\rm III}}^{R_c} k_{\rm III} dR - \int_{R_{\rm IV}}^{R_c} k_{\rm IV} dR \right\}$$
(3)

$$= \int_{\Delta E}^{E_c} \sqrt{\frac{\mu}{2(\Delta E - V)} \left(\frac{\mathrm{d}R_{\mathrm{III}}}{\mathrm{d}V} - \frac{\mathrm{d}R_{\mathrm{IV}}}{\mathrm{d}V}\right)} \mathrm{d}V \quad (4)$$

SOCI 計算結果によると 0⁺(III)と 0⁺(IV)の PEC は FC 領域で近接し,回避交差 Av-1 までほぼ 平行であった(図 2).干渉効果が長波長側で 顕著に寄与するため,I+Cl の断面積の平行成 分が減少(異方性パラメータβ値も減少)し, 実験値との不一致は解消された(図 3).通常, 原子などの重粒子の干渉効果は励起エネルギ 一依存性が強く,乱雑位相的に打ち消される場 合が多いが,0⁺(III),0⁺(IV)の PEC の特異性によ り,(4)式の被積分関数は小さく,励起エネル ギー依存性が弱いため顕在化したとみなせる.

Av-1 通過後における 0⁺(III) と 0⁺(IV)のノルム について、いずれの計算方法も 0⁺(III)が弱めら れ、0⁺(IV)が強められる結果を示した(図 4). この干渉効果は 2 状態間の位相差 $\Delta \phi$ を反映し たものである.講演では、その位相差 $\Delta \phi$ を決 定する要因について述べる.



図3. I+CI チャネル(赤)と I+CI*チャネル (青)の異方性パラメータβの計算結果(実 線:干渉効果有り. 点線:干渉効果無し)と 実験値[2](x).



図4. 断熱基底(実線)と透熱基底(破線)を用 いて評価した Av-1 通過後における 0⁺(III)(黒・青) と 0⁺(IV)(赤・橙)のノルム.黒と赤の太線:波 束計算.黒と赤の細線:半古典還元散乱行列.青 と橙の細線: Classical Path Method.

[1] S. Yabushita, J. Mol. Struct.: THEOCHEM **461-462**, 523(1999). [2] N. Diamantopoulou *et al.*, J. Chem. Phys. **134**, 194314(2011). [3] L. Rogers *et al.*, Chem. Phys. Lett. **258**, 159(1996). [4] E. E. Nikitin, Theory of Elementary Atomic and Molecular Processes in Gases (Clarendon, Oxford, 1974).